

南京硅片 晶森半导体 硅片酸洗台

产品名称	南京硅片 晶森半导体 硅片酸洗台
公司名称	苏州晶森半导体设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金海路34号
联系电话	13771786452 13771786452

产品详情

清洗机设备

平制造工程和制造工艺

作为LCD制造工艺有代表性的清洗处理有以下几类：

- 1) 白玻璃基板清洗
- 2) 刻蚀处理后的清洗
- 3) 屏组装工程的清洗

摩擦后清洗

US气吹

屏清洗装置

清洗检测装置

- 4) 其他相关的附带清洗装置

边框胶印刷用版的清洗

夹具的清洗

彩膜的清洗

掩膜版的清洗

取向膜剥离清洗

卷扬干燥机

IPA蒸气干燥机

旋转

清洗设备是指可用于替代人工来清洁工件表面油、蜡、尘、氧化层等污渍与污迹的机械设备。目前市面上所见到清洗设备为：超声波清洗、高压喷淋清洗、激光清洗、蒸汽清洗、干冰清洗及复合型清洗设备等；

面板显示使用的是玻璃基板作为电路的载体，硅片清洗，所有的膜质以及对膜质光刻后的图形都是依附在玻璃基板上。在每次成膜或者光刻前都要对玻璃基板表面进行深入清洁，虽然玻璃基板是在无尘车间里运行，但是，硅片酸洗台，还是会存在各种异物（particle）：无机类异物和有机类异物，南京硅片，所以，清洗设备的较大作用就是去除表面的异物，来提升产品的整体良率。

公共事业、电力、煤气、新闻通讯行业：

需要清洗的产品：各类计量仪表、功率计、各类照明灯具、隔电瓷瓶、通讯设备关键零部件等

污染源：油墨、油、灰尘、线头、锈、泥、海盐

使用清洗剂：有机洗涤剂；轻油（石油系洗涤剂）；碱性洗涤剂、中性洗涤剂

按频率波可以分为三种，即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下；声波的频率为20Hz~20k Hz；超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。超声波由于频率高、波长短，因而传播的方向性好、穿透能力强，这也就是设计制作超声波清洗机的原因。

南京硅片-晶淼半导体-硅片酸洗台由苏州晶淼半导体设备有限公司提供。苏州晶淼半导体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！